# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/001284

International filing date: 24 January 2005 (24.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-024310

Filing date: 30 January 2004 (30.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 10 March 2005 (10.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

PGT, JP 2005/001284 24.01.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2004年 1月30日

出 願 番 号 Application Number: 特願2004-024310

[ST. 10/C]:

[JP2004-024310]

出 願 人
Applicant(s):

トヨタ自動車株式会社学校法人東京理科大学

特

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 2月25日





```
特許願
【書類名】
【整理番号】
              TYP-00767
              平成16年 1月30日
【提出日】
              特許庁長官殿
【あて先】
              H01L 35/00
【国際特許分類】
【発明者】
              東京都新宿区神楽坂1丁目3番地 学校法人 東京理科大学内
  【住所又は居所】
              阿武 宏明
  【氏名】
【発明者】
              東京都新宿区神楽坂1丁目3番地 学校法人 東京理科大学内
  【住所又は居所】
              松原 覚衛
  【氏名】
【発明者】
              愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内
   【住所又は居所】
              柴田 靖文
   【氏名】
【特許出願人】
   【識別番号】
              000003207
              トヨタ自動車株式会社
   【氏名又は名称】
【特許出願人】
              803000115
   【識別番号】
              学校法人東京理科大学科学技術交流センター
   【氏名又は名称】
【代理人】
              100079049
   【識別番号】
   【弁理士】
   【氏名又は名称】
              中島淳
              03-3357-5171
   【電話番号】
【選任した代理人】
              100084995
   【識別番号】
   【弁理士】
              加藤 和詳
   【氏名又は名称】
               03-3357-5171
   【電話番号】
【選任した代理人】
   【識別番号】
               100085279
   【弁理士】
   【氏名又は名称】
               西元 勝一
               03-3357-5171
   【電話番号】
【選任した代理人】
               100099025
   【識別番号】
   【弁理士】
               福田 浩志
   【氏名又は名称】
   【電話番号】
               03-3357-5171
 【手数料の表示】
               006839
   【予納台帳番号】
               21,000円
   【納付金額】
 【提出物件の目録】
               特許請求の範囲 1
   【物件名】
               明細書 1
   【物件名】
               図面 1
    【物件名】
```

【物件名】

【包括委任状番号】

要約書 1 9709128

# 【書類名】特許請求の範囲 【請求項1】 下記組成式(1)で表されるクラスレート化合物。 B a 8 A u a G e 46-a $(1.6 / 3 \le a \le 6)$ (1.)【請求項2】 下記組成式 (2) で表されるクラスレート化合物。 B a 8 A u b G a c G e 46-b-c $(5 \le b < 1.6 / 3. c = 1.6 - 3.b)$ (2) 【請求項3】 下記組成式 (3) で表されるクラスレート化合物。 B a 8 A u d G a e G e 46-d-e $(0 \le d < 5, e= 16-3d)$ (3) 【請求項4】 下記組成式(4)で表されるクラスレート化合物。 B a $_{8}$ A u $_{f}$ G a $_{6-f}$ G e $_{40}$ (0 < f < 6) 【請求項5】 下記組成式 (5) で表されるクラスレート化合物。 BasPtgGe46-g (4 < g < 6) (5)【請求項6】 下記組成式(6)で表されるクラスレート化合物。 B a 8 P d h G e 46-h (5 < h < 6) (6)【請求項7】 下記組成式 (7) で表されるクラスレート化合物。 BasPd<sub>i</sub>Ga<sub>j</sub>Ge<sub>46-i-j</sub> $(0 \le i \le 4, j = 16-4i)$ (7) 【請求項8】 下記組成式(8)で表されるクラスレート化合物。 B $a_8 A_k G a_1 S i_{46-k-1}$ $(0 \le k \le 4, 1 = 16-4 k)$ (8) (組成式 (8) において、AはPd又はPtを表す。) 【請求項9】 下記組成式(9)で表されるクラスレート化合物。 B a $_8$ E $_m$ G a $_{6-m}$ G e $_{40}$ (5 < $_m$ < 6) (組成式 (9) において、EはCu又はAgを表す。) 【請求項10】 下記組成式(10)で表されるクラスレート化合物。 B a $_8$ G $_n$ G a $_{6-n}$ G e $_{40}$ (0 < $_1 \le 5$ ) (組成式(10)において、GはCu又はAgを表す。) 【請求項11】 下記組成式(11)で表されるクラスレート化合物。 B a $_{8}$ J $_{o}$ G a $_{p}$ G e $_{46-o-p}$ (0 < o < 16 / 3, p = 16 - 30) (組成式 (11) において、JはCu又はAgを表す。) 【請求項12】 下記組成式(1)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素子。 B a 8 A u a G e 46-a $(16/3 \le a \le 6)$ (1) 【請求項13】 下記組成式(2)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素子。 B $a_8 A u_b G a_c G e_{46-b-c}$ $(5 \le b < 1.6 / 3, c = 1.6 - 3.b)$ (2) 【請求項14】 下記組成式(3)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素子。 B a $_8$ A u $_d$ G a $_e$ G e $_{46-d-e}$ (0 $\leq$ d < 5, e= 16-3d) (3) 【請求項15】 下記組成式(4)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素子。 B a $_8$ A u $_f$ G a $_{6-f}$ G e $_{40}$ (0 < f < 6) (4)

#### 【請求項16】

下記組成式(5)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素子。 B a 8 P t  $_{g}$  G e  $_{46-g}$  (4 < g < 6) (5)

#### 【請求項17】

下記組成式(6)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素子。 B a 8 P d  $_h$  G e  $_{46-h}$  (5 < h < 6)

#### 【請求項18】

下記組成式(7)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素子。 BasPd<sub>i</sub>Ga<sub>j</sub>Ge<sub>46-i-j</sub>  $(0 \le i \le 4, j = 16-4i)$  (7)

# 【請求項19】

下記組成式(8)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素子。 B a  $_8$  A  $_k$  G a  $_1$  S i  $_4$  6 -  $_k$  -  $_1$  (0  $\leq$   $_k$   $\leq$  4, 1 = 16 - 4 k) (8) (組成式 (8) において、AはPd又はPtを表す。)

#### 【請求項20】

下記組成式(9)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素子。 B a  $_8$  E  $_m$  G a  $_{6-m}$  G e  $_{40}$  (5 <  $_m$  < 6)

(組成式 (9) において、EはCu又はAgを表す。)

#### 【請求項21】

下記組成式(10)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素子。 B a  $_8$  G  $_n$  G a  $_{6-n}$  G e  $_{40}$  (0 <  $n \le 5$ )

(組成式(10)において、GはCu又はAgを表す。)

#### 【請求項22】

下記組成式(11)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素子。 B a  $_{8}$  J  $_{0}$  G a  $_{p}$  G e  $_{46-0-p}$  (0 < 0 < 16 / 3, p=16-30)

(組成式(11)において、JはCu又はAgを表す。)

#### 【請求項23】

少なくともBaとGeとを構成元素として含むクラスレート化合物の焼結体である熱電 変換素子の製造方法であって、

前記クラスレート化合物の構成元素を溶融させてクラスレート化合物を合成する溶融工 程と、

合成された前記クラスレート化合物を、650~900℃で50~250時間加熱する 熱処理工程と、

前記熱処理工程を経た前記クラスレート化合物を微粒子にする微粒子化工程と、 前記微粒子を焼結する焼結工程と、

を有する熱電変換素子の製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】クラスレート化合物、熱電変換素子及びその製造方法

#### 【技術分野】

[0001]

本発明は、クラスレート化合物、熱電変換素子及びその製造方法に関する。

#### 【背景技術】

#### [0002]

ゼーベック効果を利用した熱電変換素子は、熱エネルギーを電気エネルギーに変換することを可能とする。その性質を利用し、産業・民生用プロセスや移動体から排出される排熱を有効な電力に変換することができるため、熱電変換素子は、環境問題に配慮した省エネルギー技術として注目されている。

# [0003]

ゼーベック効果を利用した熱電変換素子に用いられる熱電変換材料の性能指数ZTは、 下記式(A)で表すことができる。

[0004]

 $Z T = \alpha^2 \sigma T / \kappa \tag{A}$ 

# [0005]

ここで、 $\alpha$ 、 $\sigma$ 、 $\kappa$  及び $\Gamma$ は、それぞれ、ゼーベック係数、電気伝導度、熱伝導度及び測定温度を表す。

#### [0006]

上記式(A)から明らかなように、熱電変換素子の性能を向上させるためには、素子に 用いられる材料のゼーベック係数、電気伝導度を大きくすること、及び、熱伝導度を小さ くすることが重要である。

#### [0007]

一方、性能指数 Z T における Z は、有効質量( $m^*$ )、移動度( $\mu$ )及び熱伝導度( $\kappa$ )との間に式(B)で表される比例関係を有する。

[0008]

 $Z \propto m^{*3/2} \mu / \kappa \tag{B}$ 

#### [0009]

上記式 (B) から、Zを向上させるためには有効質量と移動度とを向上させることが重要であることがわかる。

#### [0010]

高い性能指数を示す熱電変換材料として、従来から、ビスマス・テルル系材料、シリコン・ゲルマニウム系材料、鉛・テルル系材料などが知られている。さらに、アルミニウムをドープした酸化亜鉛粉を成形、焼成してなる熱電変換材料が知られている(例えば、特許文献1参照。)。

【特許文献1】特開2002-118296号公報

#### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### [0011]

本発明は、熱電変換素子に好適な、新規なクラスレート化合物を提供することを目的とする。さらに本発明は、熱電特性に優れた熱電変換素子及びその製造方法を提供することを目的とする。

# 【課題を解決するための手段】

#### [0012]

即ち、本発明は、

<1> 下記組成式(1)で表されるクラスレート化合物である。

B a 8 A u a G e 46-a  $(16/3 \le a \le 6)$  (1)

#### [0013]

<2> 下記組成式(2)で表されるクラスレート化合物である。

```
B a_8 A u_b G a_c G e_{46-b-c} (5 \le b < 1.6 / 3, c = 1.6 - 3.b) (2)
[0014]
<3> 下記組成式(3)で表されるクラスレート化合物である。
B a _{8} A u _{d} G a _{e} G e _{46-d-e}  (0 \leq d < 5, e= 16-3d)
                                            (3)
 [0015]
<4> 下記組成式(4)で表されるクラスレート化合物である。
B a _8 A _{\rm u\,f} G a _{\rm 6-f} G e _{\rm 40} (0 < f < 6)
 [0016]
<5> 下記組成式(5)で表されるクラスレート化合物である。
B as P t _{g} G e _{46-g} (4 < g < 6) (5)
 [0017]
<6> 下記組成式(6)で表されるクラスレート化合物である。
B a 8 P d h G e 46-h (5 < h < 6) (6)
 [0018]
<7> 下記組成式(7)で表されるクラスレート化合物である。
B a 8 P d i G a j G e 46-i-j (0 \le i \le 4, j = 16-4i)
                                            (7)
 [0019]
<8> 下記組成式(8)で表されるクラスレート化合物である。
B a_8 A_k G a_1 S i_{46-k-1} (0 \le k \le 4, 1 = 16-4k) (8)
(組成式 (8) において、AはPd又はPtを表す。)
 [0020]
 <9> 下記組成式(9)で表されるクラスレート化合物である。
 B a_8 E_m G a_{6-m} G e_{40} (5 < m < 6)
(組成式(9)において、EはCu又はAgを表す。)
 [0\ 0\ 2\ 1]
 <10> 下記組成式(10)で表されるクラスレート化合物である。
 B a 8 G n G a 6-n G e 40 (0 < n \le 5)
(組成式(10)において、GはCu又はAgを表す。)
 [0022]
 < 11> 下記組成式(11)で表されるクラスレート化合物である。
 B a _{8} J _{o} G a _{p} G e _{46-o-p} (0 < o < 1 6 / 3, p = 1 6 - 3 o)
(組成式(11)において、JはCu又はAgを表す。)
 [0023]
 <12> 下記組成式(1)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素
子である。
 B a 8 A u a G e 46-a (16/3 \le a \le 6) (1)
  [0024]
 <13> 下記組成式(2)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素
子である。
 B a _{8} A u _{b} G a _{c} G e _{46-b-c} (5 \leq b < 16 / 3, c = 16 - 3b)
                                                  (2)
  [0025]
 <14> 下記組成式(3)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素
子である。
 B a_8 A u_d G a_e G e_{46-d-e}  (0 \leq d < 5, e=16-3d) (3)
  [0026]
 <15> 下記組成式(4)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素
子である。
 B a 8 A u f G a _{6-f} G e _{40} (0 < f < 6) (4)
  [0027]
 <16> 下記組成式(5)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素
                                   出証特2005-3015113
```

子である。

B a  $_{8}$  P t  $_{g}$  G e  $_{46-g}$  (4 < g < 6) (5)

[0028]

<17> 下記組成式(6)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素 子である。

B a  $_{8}$  P d  $_{h}$  G e  $_{46-h}$  (5 < h < 6) (6)

[0029]

<18> 下記組成式(7)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素 子である。

B a 8 P d i G a j G e 46-i-j  $(0 \le i \le 4, j = 16-4i)$ 

[0030]

<19> 下記組成式(8)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素 子である。

B  $a_8 A_k G a_1 S i_{46-k-1}$   $(0 \le k \le 4, 1 = 16-4 k)$ (8)

(組成式 (8) において、AはPd又はPtを表す。)

[0031]

<20> 下記組成式(9)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換素 子である。

B a 8 E m G a 6 - m G e 40 (5 < m < 6) (9) (組成式(9)において、EはCu又はAgを表す。)

[0032]

<21> 下記組成式(10)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換 素子である。

B a 8 G n G a 6-n G e 40  $(0 < n \le 5)$ 

(組成式(10)において、GはCu又はAgを表す。)

[0033]

<22> 下記組成式(11)で表されるクラスレート化合物の焼結体である熱電変換 素子である。

B a  $_{8}$  J  $_{o}$  G a  $_{p}$  G e  $_{46-o-p}$  (0 < o < 1 6 / 3, p = 1 6 - 3 o)

(組成式 (11) において、JはCu又はAgを表す。)

[0034]

< 23> 少なくともBaとGeとを構成元素として含むクラスレート化合物の焼結体 である熱電変換素子の製造方法であって、前記クラスレート化合物の構成元素を溶融させ てクラスレート化合物を合成する溶融工程と、合成された前記クラスレート化合物を、6 50~900℃で50~250時間加熱する熱処理工程と、前記熱処理工程を経た前記ク ラスレート化合物を微粒子にする微粒子化工程と、前記微粒子を焼結する焼結工程と、を 有する熱電変換素子の製造方法である。

#### 【発明の効果】

[0035]

本発明によれば、p型半導体の特性を有する新規クラスレート化合物及び熱電特性を発 現可能な新規クラスレート化合物を提供できる。

また、本発明によれば、本発明のクラスレート化合物を用いた熱電変換素子を提供でき

さらに、本発明によれば、少なくともBaとGeとを構成元素として含むクラスレート 化合物の焼結体である熱電変換素子の熱電変換効率を向上させることが可能な、熱電変換 素子の製造方法を提供できる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0036]

以下、本発明のクラスレート化合物、熱電変換素子及びその製造方法について詳細に説 明する。

### [0037]

本発明のクラスレート化合物 1 は、下記組成式 (1) で表される。

(1)B a 8 A u a G e 46-a  $(16/3 \le a \le 6)$ 

本発明のクラスレート化合物1は、Auを+3価(アクセプタ)として元素置換したも のであり、p型半導体としての性質(ゼーベック係数がプラスの値を示す。)を有する。 なお、組成式 (1) における a が上記範囲外であると、 p 型半導体としての性質を有する クラスレート化合物を得ることができない。

# [0038]

本発明のクラスレート化合物 2 は、下記組成式 (2) で表される。

B a  $_{8}$  A u  $_{b}$  G a  $_{c}$  G e  $_{46-b-c}$  (5  $\leq$  b < 1 6 / 3 , c = 1 6 - 3 b)

本発明のクラスレート化合物2は、Auを+3価(アクセプタ)として元素置換したも のであり、p型半導体としての性質(ゼーベック係数がプラスの値を示す。)を有する。 なお、組成式 (2) における b が上記範囲外であると、 p 型半導体としての性質を有する クラスレート化合物を得ることができない。

#### [0039]

本発明のクラスレート化合物 3 は、下記組成式 (3) で表される。

B a  $_{8}$  A u  $_{d}$  G a  $_{e}$  G e  $_{46-d-e}$  (0  $\leq$  d < 5, e= 16-3d) (3)

本発明のクラスレート化合物3は、Auを+3価(アクセプタ)として元素置換したも のであり、BaAuGaGe系クラスレート化合物として熱電特性を発現することができ

# [0040]

クラスレート化合物 3 において、dの好ましい範囲は、3 < d < 5 であり、さらに好ま しくは3. 5<d<5である。

# [0041]

本発明のクラスレート化合物 4 は、下記組成式 (4) で表される。

 $B \ a_{\,8} \, A \, u_{\,f} \, G \, a_{\,6-f} \, G \, e_{\,4\,0} \qquad (\, 0 < f < 6 \,) \qquad (\, 4 \,)$ 

本発明のクラスレート化合物4は、Auを+3価(アクセプタ)として元素置換したも のであり、BaAuGaGe系クラスレート化合物として熱電特性を発現することができ る。なお、  $\mathbf{f} = \mathbf{0}$  では  $\mathbf{A}$   $\mathbf{u}$  を添加した効果が生じず、  $\mathbf{f}$  が  $\mathbf{6}$  以上であると熱電特性を有す るクラスレート化合物を得ることができなくなる。

クラスレート化合物 4 において、 f の好ましい範囲は、 3. 5 < f < 6 であり、さらに 好ましくは3.8<f<5.5である。

#### [0043]

本発明のクラスレート化合物5は、下記組成式(5)で表される。

B a 8 P t  $_{g}$  G e  $_{46-g}$  (4 < g < 6) (5)

本発明のクラスレート化合物 5 は、P t を + 4 価のアクセプタとして元素置換したもの であり、p型半導体としての性質(ゼーベック係数がプラスの値を示す。)を有する。な お、組成式(5)におけるgが上記範囲外であると、p型半導体としての性質を有するク ラスレート化合物を得ることができない。

# [0044]

gの好ましい範囲は、4.5<g<5.5である。

本発明のクラスレート化合物6は、下記組成式(6)で表される。

 $B a_8 P d_h G e_{46-h}$  (5 < h < 6)

本発明のクラスレート化合物 6 は、P d を + 4 価のアクセプタとして元素置換したもの であり、p型半導体としての性質(ゼーベック係数がプラスの値を示す。)を有する。な お、組成式 (6) におけるhが上記範囲外であると、p型半導体としての性質を有するク ラスレート化合物を得ることができない。

# [0046]

本発明のクラスレート化合物7は、下記組成式(7)で表される。

B a 8 P d  $_{i}$  G a  $_{j}$  G e  $_{46-i-j}$  (0  $\leq$  i  $\leq$  4  $_{5}$  j = 16 - 4 i) (7)

本発明のクラスレート化合物7は、Pdを+4価のアクセプタとして元素置換したもの であり、BaPdGaGe系クラスレート化合物で熱電特性を発現することができる。さ らに、700K以下においてBaGaGe系クラスレート化合物に比べてパワーファクタ -  $\left(\alpha^2\sigma\right)$  を向上させることができる。なお、組成式(7)におけるiが上記範囲外で あると、熱電特性を有するクラスレート化合物を得ることができない。

#### [0047]

クラスレート化合物 7 において、 i の好ましい範囲は、1 < i < 4 であり、さらに好ま しくは1<i<3である。

#### [0048]

本発明のクラスレート化合物8は、下記組成式(8)で表される。

B  $a_8 A_k G a_1 S i_{46-k-1}$   $(0 \le k \le 4, 1 = 16-4 k)$ (8)

(組成式(8)において、AはPd又はPtを表す。)

本発明のクラスレート化合物 8 は、P d 又は P t を + 4 価のアクセプタとして元素置換 したものであり、BaAGaSi (A:Pd又はPt) 系クラスレート化合物で熱電特性 を発現することができる。また、本発明のクラスレート化合物8におけるBaPdGaS i 系クラスレート化合物は、その電気伝導度が室温から900℃までの間においてほぼー 定の値(約1000s/cm)を示す。なお、組成式(8)におけるkが上記範囲外であ ると、熱電特性を有するクラスレート化合物を得ることができない。

### [0049]

クラスレート化合物 8 において、kの好ましい範囲は、1 < k < 4 であり、さらに好ま しくは1<k<3である。

#### [0050]

本発明のクラスレート化合物 9 は、下記組成式 (9) で表される。

B a 8 E m G a 6 - m G e 40 (5 < m < 6) (9)

(組成式 (9) において、EはCu又はAgを表す。)

#### [0051]

本発明のクラスレート化合物9は、Cu又はAgを+3価のアクセプタとして元素置換 したものであり、p型半導体としての性質(ゼーベック係数がプラスの値を示す。)を有 する。なお、組成式(9)におけるmが上記範囲外であると、p型半導体としての性質を 有するクラスレート化合物を得ることができない。

#### [0052]

本発明のクラスレート化合物10は、下記組成式(10)で表される。

B a 8 G n G a 6-n G e 40  $(0 < n \le 5)$ 

(組成式(10)において、GはCu又はAgを表す。)

本発明のクラスレート化合物10は、Cu又はAgを+3価のアクセプタとして元素置 換したものであり、Cu又はAg系クラスレート化合物で熱電特性を発現することができ る。なお、組成式(10)におけるn=0であると、Cu又はAgを添加した効果が得ら れず、nが5よりも大きいと、熱電特性を有するクラスレート化合物を得ることができな 64

# [0053]

クラスレート化合物10において、nの好ましい範囲は、4.5<n≤5であり、さら に好ましくは4.8<n≤5である。

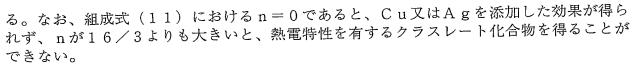
#### [0054]

本発明のクラスレート化合物11は、下記組成式(11)で表される。

B a  $_{8}$  J  $_{o}$  G a  $_{p}$  G e  $_{46-o-p}$  (0 <  $_{0}$  < 16  $_{/}$  3,  $_{p}$  = 16 - 30)

(組成式(11)において、JはCu又はAgを表す。)

本発明のクラスレート化合物11は、Cu又はAgを+3価のアクセプタとして元素置 換したものであり、Cu又はAg系クラスレート化合物で熱電特性を発現することができ



# [0055]

クラスレート化合物11において、oの好ましい範囲は、3 < o < 5 であり、さらに好 ましくは3.5<o<4.5である。

# [0056]

本発明のクラスレート化合物は、該クラスレート化合物を構成する構成元素を溶融させ る溶融工程を経て合成することができるが、この方法に限定されるものではない。溶融温 度としては、 $1000\sim1500$ ℃が好ましく、 $1000\sim1400$ ℃がさらに好ましく 、1200~1400℃が特に好ましい。また、溶融時間としては、10~100分が好 ましく10~60分がさらに好ましく、20~60分が特に好ましい。溶融方法としては 、アーク溶解法、高周波加熱法等を用いることができる。

#### [0057]

本発明の熱電変換素子は、前記本発明のクラスレート化合物の焼結体である。本発明の 熱電変換素子は、前記溶融工程を経て合成された本発明のクラスレート化合物を微粒子に する微粒子化工程と、前記微粒子化工程で得られた微粒子を焼結する焼結工程とを経て製 造することができるが、この方法に限定されるものではない。

### [0058]

前記微粒子化工程においては、ボールミルや乳鉢等を用いてクラスレート化合物を粉砕 することにより微粒子を得ることができる。前記微粒子の粒径としては、150μm以下 が好ましく、90μm以下がさらに好ましい。また、真空中でクラスレート化合物の蒸気 を発生させ、前記蒸気を高圧の不活性ガスで吹き飛ばすことにより微粒子を得る、いわゆ るフローイングガスエバポレーション法を用いることができる。フローイングガスエバポ レーション法の詳細は、特公平5-9483号公報等に詳しい。前記焼結工程においては 、放電プラズマ焼結法、ホットプレス焼結法、熱間等方圧加圧焼結法等を用いて微粒子を 焼結することができる。

# [0059]

放電プラズマ焼結法を用いる場合の焼結条件としては、温度は650~950℃が好ま しく、700~900℃がより好ましい。焼結時間は、20~120分が好ましく、30  $\sim 9~0$ 分がより好ましい。圧力は、 $2~5\sim 4~0$  MP aが好ましく、 $3~0\sim 4~0$  MP aがよ り好ましい。

#### [0060]

なお、本発明の熱電変換素子のうち、少なくともBaとGeとを構成元素として含むク ラスレート化合物の焼結体である熱電変換素子の製造方法としては、前記クラスレート化 合物の構成元素を溶融させてクラスレート化合物を合成する溶融工程と、合成された前記 クラスレート化合物を、650~900℃で50~250時間加熱する熱処理工程と、前 記熱処理工程を経た前記クラスレート化合物を微粒子にする微粒子化工程と、前記微粒子 を焼結する焼結工程とを有する、本発明の熱電変換素子の製造方法を用いることができる

#### [0061]

本発明の熱電変換素子の製造方法によれば、熱電変換素子の移動度を向上させることが でき、その結果として熱電変換素子の電気伝導度を向上させることができる。これは、前 記溶融工程で合成されたクラスレート化合物中に含まれる未反応の構成元素が熱処理工程 において反応し、クラスレート化合物になるためと考えられる。また、前記溶融工程によ り合成されたクラスレート化合物の、結晶欠陥を消失させることができるためと考えられ る。

# [0062]

前記熱処理工程における加熱温度が650℃未満であると、未反応の構成元素が十分に 反応できず移動度が向上しないことがある。加熱温度が900℃よりも高いと、未反応の 構成元素が蒸発したり酸化するなどして組成ずれを生ずることがある。

#### [0063]

また、加熱時間が50時間未満であると、未反応の構成元素が十分に反応できず、移動 度が向上しないことがある。加熱時間が250時間よりも長いとクラスレート化合物の酸 化が進み、電気伝導度が低下する可能性がある。

#### [0064]

前記熱処理工程における加熱温度は、700~800℃が好ましい。加熱時間は、10 0~200時間が好ましい。

# [0065]

前記溶融工程において合成されたクラスレート化合物は、一旦冷却されてから前記熱処 理工程に供されてもよいし、前記溶融工程の後に溶融温度から熱処理温度へと処理温度を 変化させることにより前記熱処理工程に供されてもよいが、一旦冷却されてから前記熱処 理工程に供されることが好ましい。

#### [0066]

本発明の熱電変換素子の製造方法は、少なくともBaとGeとを構成元素として含むク ラスレート化合物に有効であり、例えば、本発明のクラスレート化合物 3 、 4 、 7 、 9 、 10及び11等の4成分系のクラスレート化合物のみならず、BaとGaとGeとを構成 元素として含む3成分系のクラスレート化合物においても有効である。

#### [0067]

本発明のクラスレート化合物の生成は、X線回折により確認することができる。具体的 には、焼成後のサンプルがX線回折によりクラスレート相のみを示すものであれば、クラ スレート化合物が合成されたことが確認できる。

#### 【実施例】

# [0068]

以下、本発明を、実施例を用いてさらに詳細に説明するが、本発明は下記実施例によ り限定されるものではない。

#### 「実施例1】

# <熱電変換素子1(Ba8Au5.5Ge40.5)の製造>

原材料として、Ba (99.9%)、Au (99.9%) およびGe (99.9%) を 用いて、Ba、Au及びGeがモル比で8:5.5:40.5となるようにBa:Au: Ge=4.9335g:4.8634g:13.1883gを秤量し、全体で23gとし た。これをアーク溶解(アーク温度1200℃、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷却 させBa8Au5.5Ge40.5を合成した。その後、乳鉢を用いて、合成されたBa8Au5.5 G e 40.5を粒径 7 5 μ m以下に粉砕して微粒子を得た。 B a 8 A u 5.5 G e 40.5 の微粒子を 放電プラズマ焼結装置により、温度760°C、時間60分、圧力30MPaの条件で焼 成して熱電変換素子1を得た。熱電変換素子1は、X線回折によりクラスレート単相にな っていることが確認された。

# [0069]

ゼーベック係数 (Seebeck coefficient) は、上述の方法により得 られた熱電変換素子1の一部を切り出した試料片に熱電対線を取り付け、昇温炉中で試料 片に温度差を設けて、この際に発生する熱起電力を測定することにより求めた。結果を図 1に示す。この結果から、熱電変換素子1は、p型熱電半導体であることがわかる。

#### [0070]

#### [実施例2]

<熱電変換素子2(BasAu5Ga1Ge40)の製造>

原材料として、Ba (99.9%)、Au (99.99%)、Ga (99.999% ) 及びG e (99. 99%) を用いて、B a 、A u 、G a 及びG e がモル比で 8:5:1 :40となるようにBa:Au:Ga:Ge=4.9961g:4.4787g:0.3 171g:13.2082gを秤量し、全体で23gとした。これを、アーク溶解(アー ク温度1200℃、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷却させクラスレート化合物(B a8Au5Ga1Ge40)を合成した。

#### [0071]

次に、Β a 8 A u 5 G a 1 G e 40 を、乳鉢を用いて 7 5 μ m以下に粉砕して微粒子を得た 。この微粒子を、放電プラズマ焼結装置を用いて790℃、1時間、30MPaの条件で 焼結を行い、熱電変換素子2を得た。熱電変換素子2は、X線回折によりクラスレート単 相になっていることが確認された。X線回折の結果を図2に示す。

実施例1と同様にしてゼーベック係数を得た。結果を図3に示す。

#### [0072]

電気伝導度は、4端子法により測定した。結果を図4に示す。

# [0073]

パワーファクター  $(\alpha^2 \sigma)$  は、上述の方法により測定されたゼーベック係数  $(\alpha)$  及 び電気伝導度  $(\sigma)$  を用いて計算した。その結果を図5に示す。

#### [0074]

これらの結果から、熱電変換素子2は高い熱電特性を示す材料であることが確認できる

# [0075]

# [実施例3]

<熱電変換素子3(BasAu4Ga4Ge₃s)の製造>

原材料として、Ba (99.9%)、Au (99.9%)、Ga (99.9%) および Ge (99.9%) を用いて、Ba、Au、Ga及びGeがモル比で8:4:4:38と なるようにBa:Au:Ga:Ge=5. 1319g:3. 6802g:1. 3027g : 12.8851gを秤量し、全体で23gとした。これらをアーク溶解(アーク温度1 200℃、アーク溶解時間20分) にて溶解、冷却させBa8Au4Ga4Ge38を合成し た。その後、乳鉢を用いて、粒径75 µ m以下に粉砕して微粒子を得た。さらに微粒子を 放電プラズマ焼結装置により、温度805℃、時間60分、圧力30MPaの条件で焼成 して熱電変換素子3を得た。熱電変換素子3は、X線回折によりクラスレート単相になっ ていることが確認された。

#### [0076]

実施例2と同様にしてパワーファクターを計算した。その結果を図6に示す。この結果 から、熱電変換素子3は高い熱電特性を示す材料であることが確認できる。

# [0077]

# 「実施例4]

<熱電変換素子4(Ba8Au4Ga2Ge40)の製造>

原材料として、Ba (99.9%)、Au (99.9%)、Ga (99.9%) および Ge (99.9%) を用いて、Ba、Au、Ga及びGeがモル比で8:4:2:40と なるようにBa:Au:Ga:Ge=5. 1260g:3. 6760g:0. 6506g : 13.5475gを秤量し、全体で23gとした。これらをアーク溶解(アーク温度1 200℃、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷却させBa8Au4Ga2Ge40を合成し た。その後、乳鉢を用いて、粒径75μm以下に粉砕して微粒子を得た。さらに微粒子を 放電プラズマ焼結装置により、温度805℃、時間60分、圧力30MPaの条件で焼成 して熱電変換素子4を得た。熱電変換素子4は、X線回折によりクラスレート単相になっ ていることが確認された。

#### [0078]

実施例2と同様にしてパワーファクターを計算した。その結果を図6に示す。この結果 から、熱電変換素子4は高い熱電特性を示す材料であることが確認できる。

# [0079]

# [実施例5]

<熱電変換素子 5 (B a 8 P t 5 G e 41)の製造>

原材料として、Ba (99.9%)、Pt (99.9%) およびGe (99.9%) を 用いて、Ba、Pt及びGeがモル比で8:5:41となるようにBa:Pt:Ge=5

出証特2005-3015113

. 0035g:4.4422g:13.5543gを秤量し、全体で23gとした。これ らをアーク溶解 (アーク温度1200℃、アーク溶解時間20分) にて溶解、冷却させB a 8 P t 5 G e 41を合成した。その後、乳鉢を用いて、合成された B a 8 P t 5 G e 41を粒径 75μm以下に粉砕して微粒子を得た。Ba8Pt5Ge41の微粒子を放電プラズマ焼結装 置により、温度780℃、時間60分、圧力30MPaの条件で焼成して熱電変換素子5 を得た。熱電変換素子5は、X線回折によりクラスレート単相になっていることが確認さ れた。

#### [0080]

実施例1と同様にしてゼーベック係数を得た。その結果を図7に示す。この結果から、 熱電変換素子5は、p型熱電半導体であることがわかる。

#### [0081]

「実施例6]

<熱電変換素子6(BasPd5.5Ge40.5)の製造>

原材料として、Ba (99.9%)、Pd (99.9%) およびGe (99.9%) を 用いて、Ba、Pd及びGeがモル比で8:5.5:40.5となるようにBa:Pd: Ge=5.4649g:2.9115g:14.6237gを秤量し、全体で23gとし た。これらをアーク溶解(アーク温度1200℃、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷 却させBasPd5.5Ge40.5を合成した。その後、乳鉢を用いて、合成されたBasPd5 .5G e 40.5を粒径 7 5 μ m以下に粉砕して微粒子を得た。B a 8 P d 5.5G e 40.5の微粒子 を放電プラズマ焼結装置により、温度750℃、時間60分、圧力30MPaの条件で焼 成して熱電変換素子6を得た。熱電変換素子6は、X線回折によりクラスレート単相にな っていることが確認された。

# [0082]

実施例1と同様にしてゼーベック係数を得た。その結果を図7に示す。この結果から、 熱電変換素子6は、p型熱電半導体であることがわかる。

#### [0083]

「実施例7]

<熱電変換素子7(Ba8Pd2Ga8Ge36)の製造>

原材料として、Ba (99.9%)、Pd (99.9%)、Ga (99.999%) 及びGe(99.99%)を用いて、Ba、Pd、Ga及びGeがモル比で8:2:8: 36となるようにBa:Pd:Ga:Ge=5.6362g:1.0919g:2.86 16g:13.4103gを秤量し、全体で23gとした。これらをアーク溶解(アーク 温度1200℃、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷却させBa8Pd2Ga8Ge36を 合成した。その後、乳鉢を用いて、合成されたBasPd2GasGe36を粒径75μm以 下に粉砕して微粒子を得た。BasPd2GasGe36の微粒子を放電プラズマ焼結装置に より、温度775℃、時間60分、圧力30MPaの条件で焼成して熱電変換素子7を得 た。熱電変換素子7は、X線回折によりクラスレート単相になっていることが確認された

# [0084]

実施例2と同様にしてゼーベック係数、電気伝導度及びパワーファクターを得た。その 結果をそれぞれ図3、4及び5に示す。この結果から、熱電変換素子7は高い熱電特性を 示す材料であることが確認できる。

#### [0085]

[実施例8]

<熱電変換素子8(BasPd₂GasSi₃6)の製造>

原材料として、Ba (99.9%)、Pd (99.9%)、Ga (99.999%) 及びSi (99. 999%) を用いて、Ba、Pd、Ga及びSiがモル比で8:2:8 :36となるようにBa:Pd:Ga:Si=8.7727g:1.6996g:4.4 540g:8.0737gを秤量し、全体で23gとした。これらをアーク溶解(アーク 温度1300℃、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷却させBa8Pd2Ga8Si36を

合成した。その後、乳鉢を用いて、合成されたBasPd2GasSi36を粒径 $75\mu$ m以下に粉砕して微粒子を得た。BasPd2GasSi36の微粒子を放電プラズマ焼結装置により、温度745℃、時間60分、圧力30 MPaの条件で焼成して熱電変換素子8を得た。熱電変換素子8は、X線回折によりクラスレート単相になっていることが確認された

# [0086]

実施例2と同様にしてゼーベック係数、電気伝導度及びパワーファクターを得た。その結果をそれぞれ図3、4及び5に示す。この結果から、熱電変換素子8は高い熱電特性を示す材料であることが確認できる。

# [0087]

# [実施例9]

<熱電変換素子9 (BasPt2GasSi36)の製造>

原材料として、Ba(99.9%)、Pt(99.9%)、Ga(99.9999%)及びSi(99.999%)を用いて、Ba、Pt、Ga及びSiがモル比で8:2:8:36となるようにBa:Pt:Ga:Si=8.2640g:2.9348g:4.1957g:7.6055gを秤量し、全体で23gとした。これらをアーク溶解(アーク温度1300℃、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷却させBa8Pt2Ga8Si36を合成した。その後、乳鉢を用いて、合成されたBa8Pt2Ga8Si36を粒径75 $\mu$ m以下に粉砕して微粒子を得た。Ba8Pt2Ga8Si36の微粒子を放電プラズマ焼結装置により、温度890℃、時間60分、圧力30MPaの条件で焼成して熱電変換素子9を得た。熱電変換素子9は、X線回折によりクラスレート単相になっていることが確認された

#### [0088]

実施例2と同様にしてゼーベック係数、電気伝導度及びパワーファクターを得た。その結果をそれぞれ図3、4及び5に示す。この結果から、熱電変換素子9は高い熱電特性を示す材料であることが確認できる。

#### [0089]

#### [実施例10]

<熱電変換素子10(BaεCu5.5Gao.5Ge4o)の製造>

原材料として、Ba (99.9%)、Cu (99.9%)、Ga (99.9%)及びGe (99.9%)を用いて、Ba、Cu、Ga及びGeがモル比で8:5.5:0.5:40となるようにBa:Cu:Ga:Ge=5.7604g:1.8326g:0.1828g:15.2242gを秤量し、全体で23gとした。これらをアーク溶解(アーク温度1200℃、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷却させBa8Cu5.5Ga0.5Ge40を合成した。その後、乳鉢を用いて、合成されたBa8Cu5.5Ga0.5Ge40を检径75μm以下に粉砕して微粒子を得た。Ba8Cu5.5Ga0.5Ge40の微粒子を放電プラズマ焼結装置により、温度810℃、時間60分、圧力30MPaの条件で焼成して熱電変換素子10を得た。熱電変換素子10は、X線回折によりクラスレート単相になっていることが確認された。

#### [0090]

実施例1と同様にしてゼーベック係数を得た。その結果を図8に示す。この結果から、 熱電変換素子10は、p型熱電半導体であることがわかる。

#### [0091]

#### [実施例11]

<熱電変換素子11(BasAg5.5Gao.5Ge40)の製造>

原材料として、Ba (99.9%)、Ag (99.9%)、Ga (99.9%)及びGe (99.9%)を用いて、Ba、Ag、Ga及びGeがモル比で8:5.5:0.5:40となるようにBa:Ag:Ga:Ge=7.1180g:3.8438g:0.2259g:18.8123gを秤量し、全体で30gとした。これらをアーク溶解(アーク温度1200℃、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷却させBa8Ag5.5Ga0.5Ge4

0を合成した。その後、乳鉢を用いて、合成されたBasAg5.5 Ga0.5 Ge40を粒径75  $\mu$  m以下に粉砕して微粒子を得た。BasAg5.5 Ga0.5 Ge40の微粒子を放電プラズマ焼結装置により、温度780℃、時間40分、圧力30MPaの条件で焼成して熱電変換素子11を得た。熱電変換素子11は、X線回折によりクラスレート単相になっていることが確認された。

#### [0092]

実施例1と同様にしてゼーベック係数を得た。その結果を図8に示す。この結果から、 熱電変換素子11は、p型熱電半導体であることがわかる。

#### [0093]

# [実施例12]

<熱電変換素子12(BaεCu5Ga1Ge40)の製造>

原材料として、Ba (99.9%)、Cu (99.99%)、Ga (99.999%) 及びGe (99.99%)を用いて、Ba、Cu、Ga及びGeがモル比で8:5:1:40となるようにBa:Cu:Ga:Ge=5.7552g:1.6645g:0.3653g:15.2150gを秤量し、全体で23gとした。これらをアーク溶解(アーク温度1200℃、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷却させBasCusGa1Ge40を合成した。その後、乳鉢を用いて、合成されたBasCusGa1Ge40を检径75 $\mu$ m以下に粉砕して微粒子を得た。BasCusGa1Ge40の微粒子を放電プラズマ焼結装置により、温度815℃、時間60分、圧力30MPaの条件で焼成して熱電変換素子12を得た。熱電変換素子12は、X線回折によりクラスレート単相になっていることが確認された。X線回折の結果を図2に示す。

#### [0094]

実施例2と同様にしてゼーベック係数、電気伝導度及びパワーファクターを得た。その結果をそれぞれ図3、4及び5に示す。この結果から、熱電変換素子12は高い熱電特性を示す材料であることが確認できる。

# [0095]

#### [実施例13]

<熱電変換素子13(Ba8Ag5Ga1Ge40)の製造>

原材料として、Ba (99.9%)、Ag (99.99%)、Ga (99.999%) 及びGe (99.99%)を用いて、Ba、Ag、Ga及びGeがモル比で8:5:1:40となるようにBa:Ag:Ga:Ge=5.4787g:2.6896g:0.3477g:14.4840gを秤量し、全体で23gとした。これらをアーク溶解(アーク温度1200℃、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷却させBasAg5Ga1Ge40を合成した。その後、乳鉢を用いて、合成されたBasAg5Ga1Ge40を检径75μm以下に粉砕して微粒子を得た。BasAg5Ga1Ge40の微粒子を放電プラズマ焼結装置により、温度785℃、時間60分、圧力30MPaの条件で焼成して熱電変換素子13は、X線回折によりクラスレート単相になっていることが確認された。X線回折の結果を図2に示す。

# [0096]

実施例2と同様にしてゼーベック係数、電気伝導度及びパワーファクターを得た。その 結果をそれぞれ図3、4及び5に示す。この結果から、熱電変換素子13は高い熱電特性 を示す材料であることが確認できる。

# [0097]

#### [実施例14]

<熱電変換素子14(BaεCu4Ga4Ge38)の製造>

原材料として、Ba (99.9%)、Cu (99.9%)、Ga (99.9%)及びGe (99.9%)を用いて、Ba、Cu、Ga及びGeがモル比で8:4:4:38となるようにBa:Cu:Ga:Ge=5.7558g:1.3317g:1.4610g:14.4517gを秤量し、全体で23gとした。これらをアーク溶解(アーク温度1200℃、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷却させBasCu4Ga4Ge38を合成した

。その後、乳鉢を用いて、合成されたBasCu₄Ga₄Ge₃sを粒径75μm以下に粉砕 して微粒子を得た。Ba8Cu4Ga4Ge38の微粒子を放電プラズマ焼結装置により、温 度830℃、時間60分、圧力30MPaの条件で焼成して熱電変換素子14を得た。熱 電変換素子14は、X線回折によりクラスレート単相になっていることが確認された。

#### [0098]

実施例2と同様にしてパワーファクターを得た。その結果を図9に示す。この結果から 、熱電変換素子14は高い熱電特性を示す材料であることが確認できる。

# [0099]

[実施例15]

<熱電変換素子15(Ba8Ag4Ga4Ge38)の製造>

原材料として、Ba (99.9%)、Ag (99.9%)、Ga (99.9%)及びG e (99.99%) を用いて、Ba、Ag、Ga及びGeがモル比で8:4:4:38と なるようにBa:Ag:Ga:Ge=5.5324g:2.1727g:1.4044g : 13.8905gを秤量し、全体で23gとした。これらをアーク溶解(アーク温度1 200℃、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷却させBasAg4Ga4Ge38を合成し た。その後、乳鉢を用いて、合成されたBa8Ag4Ga4Ge38を粒径75μm以下に粉 砕して微粒子を得た。Ba8Ag4Ga4Ge38の微粒子を放電プラズマ焼結装置により、 温度800℃、時間60分、圧力30MPaの条件で焼成して熱電変換素子15を得た。 熱電変換素子15は、X線回折によりクラスレート単相になっていることが確認された。

# [0100]

実施例2と同様にしてパワーファクターを得た。その結果を図9に示す。この結果から 、熱電変換素子15は高い熱電特性を示す材料であることが確認できる。

#### [0101]

[実施例16]

<熱電変換素子16(Ba8Ga16Ge30)の製造(熱処理工程有)>

原材料として、Ba (99.9%)、Ga (99.999%)及びGe (99.99 %)を用いて、Ba、Ga及びGeがモル比で8:16:30となるようにBa:Ga: Ge=5.8598g:5.8051g:11.3352gを秤量し、全体で23gとし た。これらをアーク溶解(アーク温度1200℃、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷 却させBa8Ga16Ge30を合成した。

#### [0102]

次に、合成されたBa8Ga16Ge30を、750℃で120時間熱処理した。熱処理さ れたBa8Ga16Ge30を、乳鉢を用いて75μm以下に粉砕して微粒子を得た。この微 粒子を、放電プラズマ焼結装置を用いて790℃、1.5時間、30MPaの条件で焼結 を行い、熱電変換素子16を得た。熱電変換素子16は、X線回折によりクラスレート単 相になっていることが確認された。X線回折の結果を図2に示す。

#### [0103]

熱電変換素子16のキャリア濃度及びホール移動度は、Van der Pauw法に より測定された。具体的には、試料に流す電流を3、5、10mAと変化させて電圧を測 定し、電流ー電圧特性をグラフ化し電流に比例する電圧成分のみを真の値として計算に用 いた。また、印加磁界は1T、温度は27±5℃において行った。結果を図10に示す。 また、実施例2と同様にして電気伝導度を測定した。結果を図11に示す。

# [0104]

[比較例1]

<熱電変換素子17(BasGaュ6Ge₃o)の製造(熱処理工程無)>

合成されたBa8Ga16Ge30を熱処理しない以外は実施例16と同様にして熱電変換 素子17を得た。実施例16と同様にしてキャリア濃度、ホール移動度を測定し、実施例 2と同様にして電気伝導度を測定した。結果を図10及び図11に示す。

#### [0105]

[実施例17]

<熱電変換素子18 (BasGa15.5Ge30.5) の製造 (熱処理工程有) >

原材料として、Ba (99.9%)、Ga (99.9999%) 及びGe (99.99%) を用いて、Ba、Ga及びGeがモル比で8:15.5:30.5となるようにBa:Ga:Ge=5.8579g:5.6218g:11.5203gを秤量し、全体で23gとした。これらをアーク溶解(アーク温度1200 $^\circ$ 、アーク溶解時間20分)にて溶解、冷却させBa8Ga15.5Ge30.5を合成した。

[0106]

次に、合成されたBa8 Ga15.5 Ge30.5を、750  $\mathbb C$ で120 時間熱処理した。熱処理されたBa8 Ga15.5 Ge30.5を、乳鉢を用いて $75\mu$  m以下に粉砕して微粒子を得た。この微粒子を、放電プラズマ焼結装置を用いて810  $\mathbb C$ 、1時間、30 MPaの条件で焼結を行い、熱電変換素子18 を得た。熱電変換素子18 は、X 線回折によりクラスレート単相になっていることが確認された。実施例2 と同様にして電気伝導度を測定した。結果を図11に示す。

#### [0107]

[比較例2]

<熱電変換素子19 (Ba8Ga15.5Ge30.5)の製造(熱処理工程無)>

合成されたクラスレート化合物を熱処理しない以外は実施例17と同様にして熱電変換素子19を得た。実施例2と同様にして電気伝導度を測定した。結果を図11に示す。

[0108]

図10及び図11から明らかなように、熱処理工程を実施することにより熱電変換素子の熱電変換効率を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

[0109]

【図1】熱電変換素子1のゼーベック係数の値を示した図である。

【図2】熱電変換素子2、12、13及び16のX線結晶回折の結果を示す図である

。 【図3】熱電変換素子2、7、8、9、12及び13のゼーベック係数の値を示した 図である。

【図4】熱電変換素子2、7、8、9、12及び13の電気伝導度の値を示した図である。

【図5】熱電変換素子2、7、8、9、12及び13のパワーファクターの値を示した図である。

【図6】熱電変換素子3及び4のパワーファクターの値を示した図である。

【図7】熱電変換素子5及び6のゼーベック係数の値を示した図である。

【図8】熱電変換素子10及び11のゼーベック係数の値を示した図である。

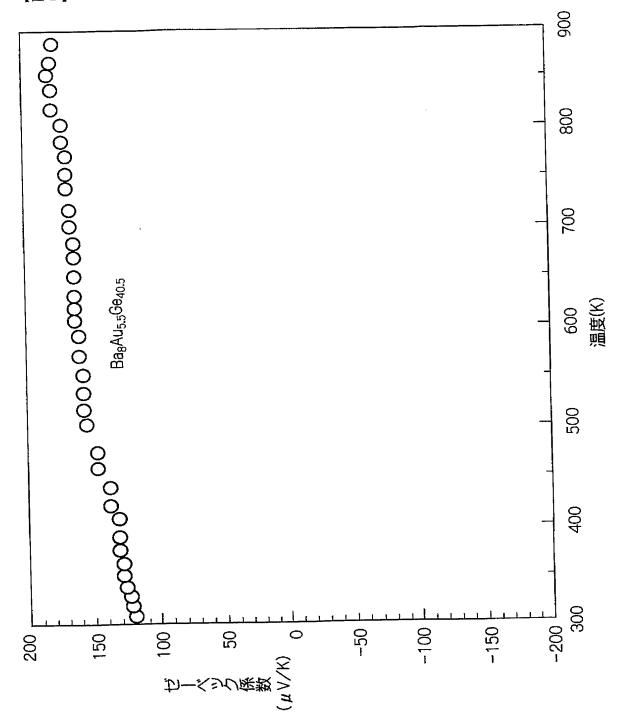
【図9】熱電変換素子14及び15のパワーファクターの値を示した図である。

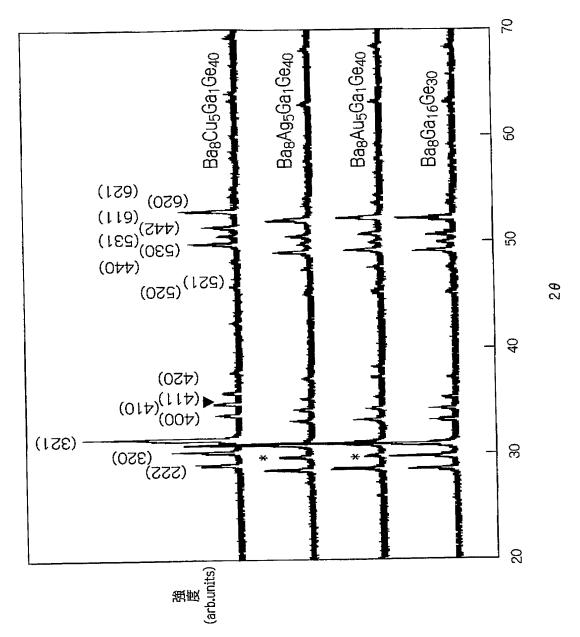
【図10】熱電変換素子16及び17のホール移動度とキャリア濃度との関係を示した図である。

【図11】熱電変換素子16、17、18及び19の電気伝導度の値を示した図である。

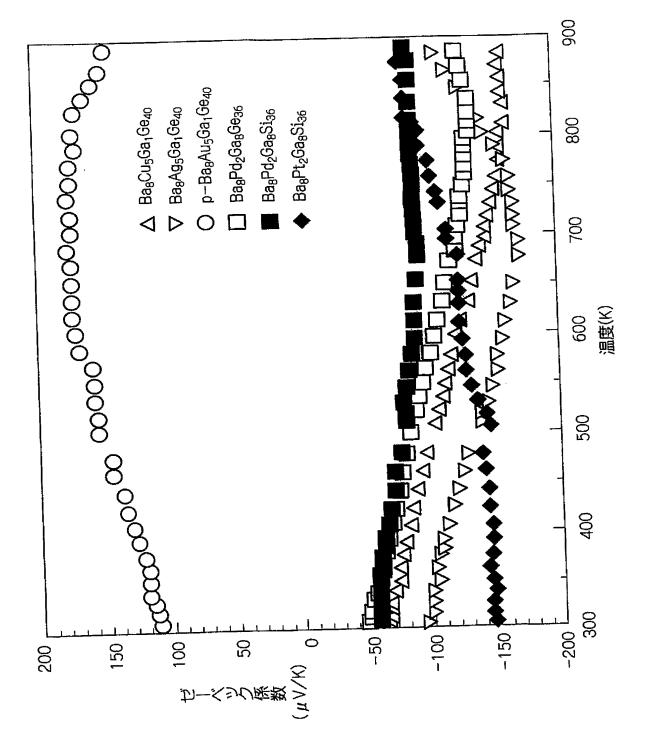
1/

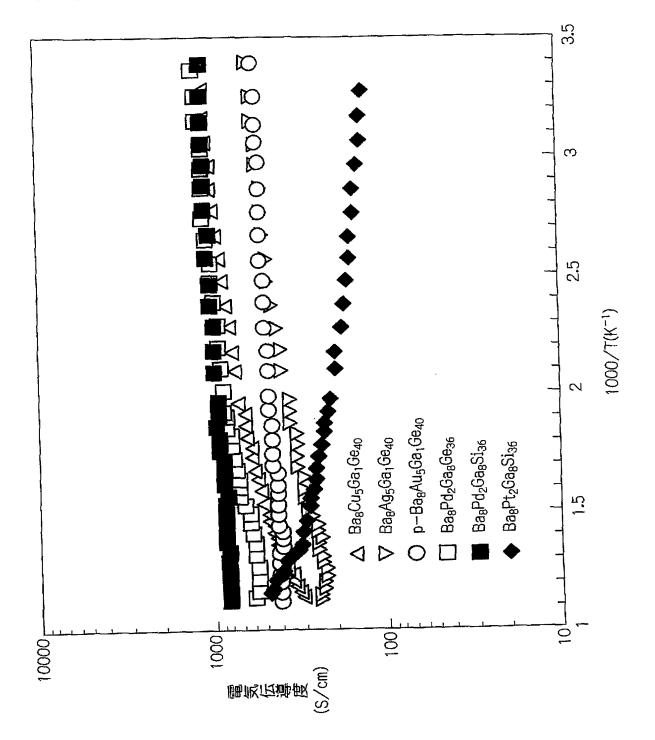
【書類名】図面 【図1】

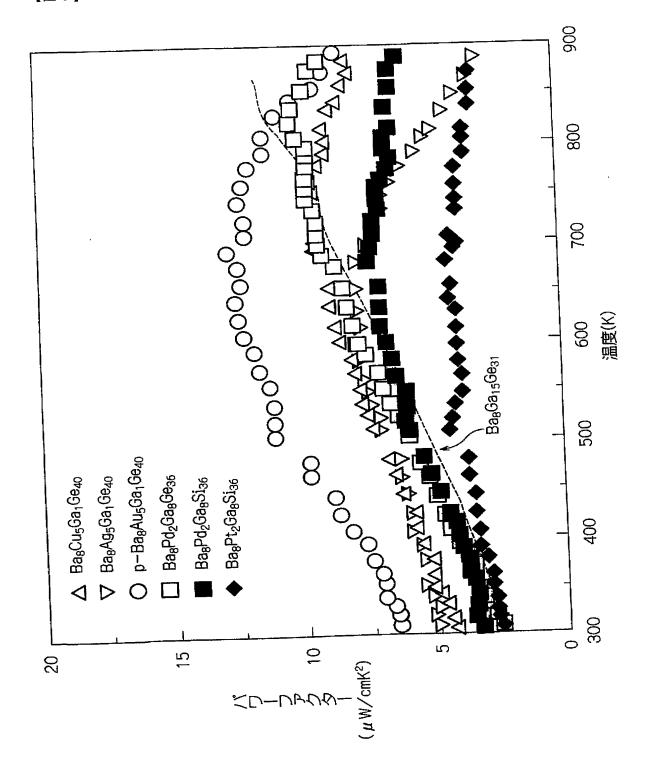


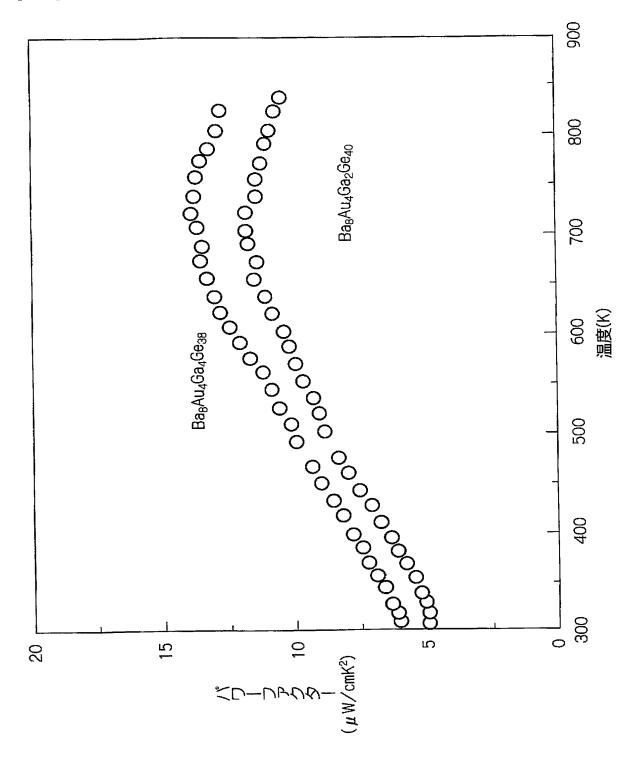


【図3】

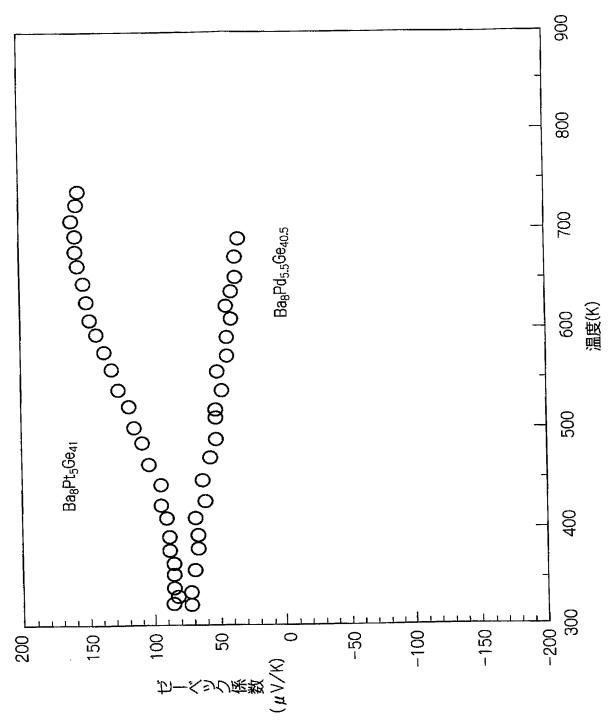




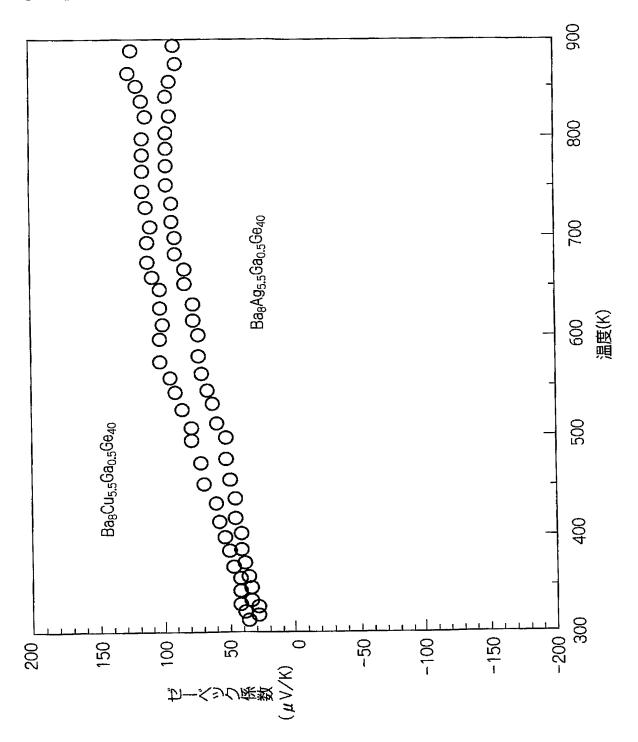


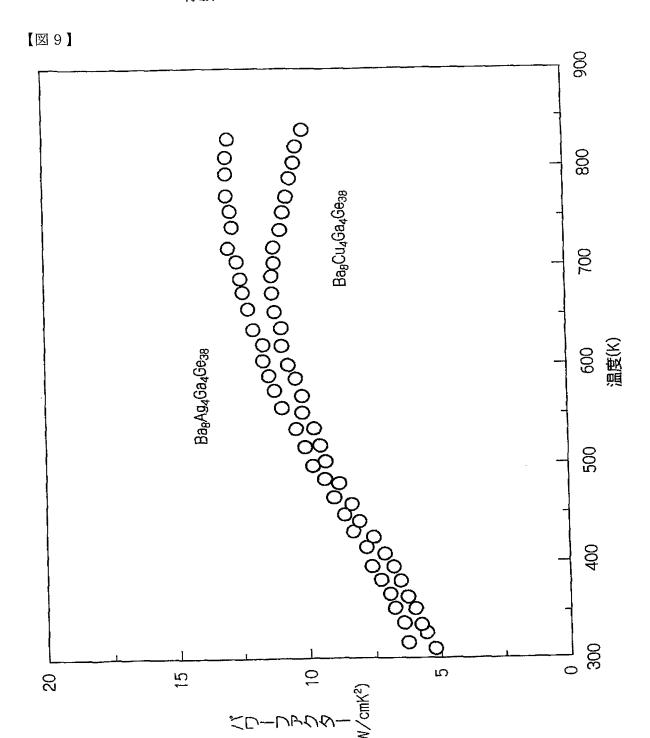




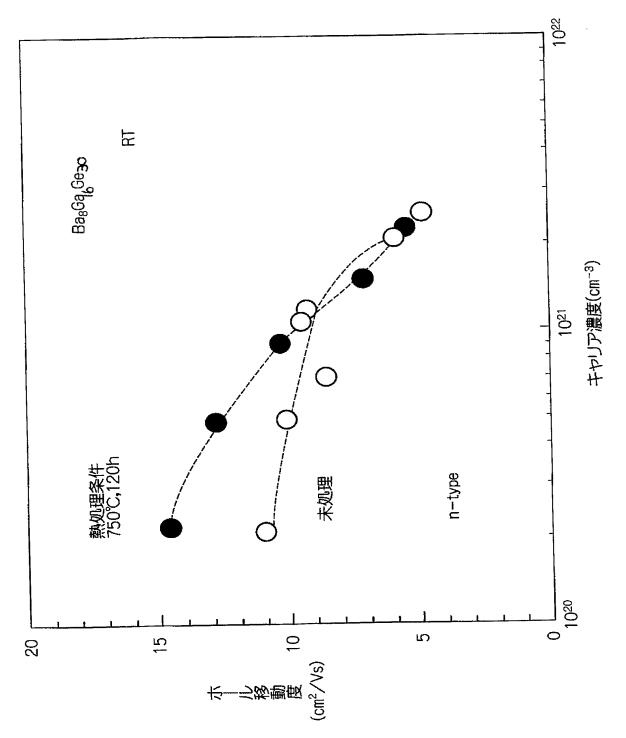


【図8】

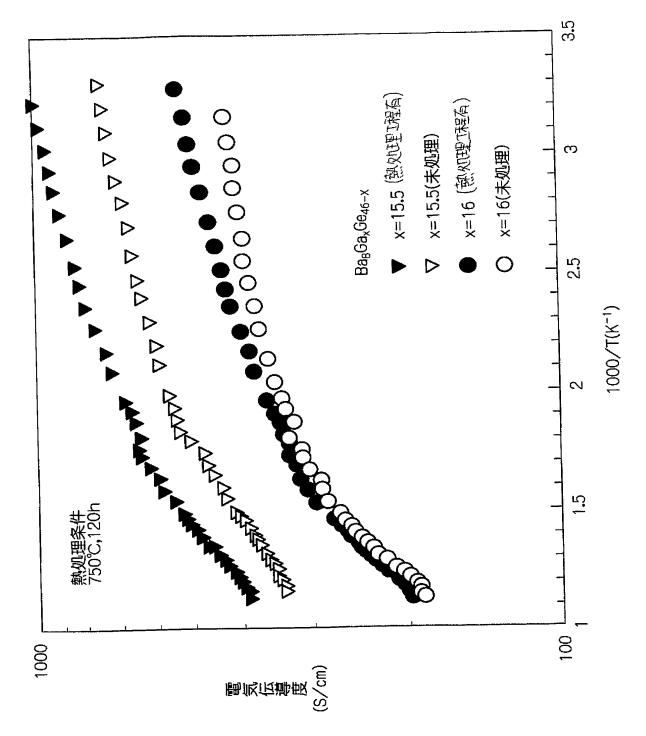




【図10】



【図11】



# 【書類名】要約書

【要約】

新規なクラスレート化合物及びそれを用いた熱電変換素子並びに熱電変換素子 【課題】 の製造方法の提供。

新規なBaAuGe系、BaAuGaGe系、BaPtGe系、BaPd 【解決手段】 Ge系、BaPdGaGe系、BaPdGaSi系、BaPtGaSi系、BaCuGa Ge系、BaAgGaGe系クラスレート化合物及びそれを用いた熱電変換素子並びに溶 融工程と熱処理工程と微粒子化工程と焼結工程とを有する熱電変換素子の製造方法である

【選択図】 なし

特願2004-024310

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000003207]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 8月27日 新規登録 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社

# 特願2004-024310

# 出願人履歴情報

# 識別番号

[803000115]

1. 変更年月日

2003年10月22日

[変更理由] 住 所 新規登録

氏 名

東京都新宿区神楽坂一丁目3番地

学校法人東京理科大学科学技術交流センター

2. 変更年月日 [変更理由] 2004年10月 5日

名称変更

住 所

東京都新宿区神楽坂一丁目3番地

氏 名

学校法人東京理科大学